研 特

究 谏 集 13 UDC 532.6.011.1

# Boundary-fit 曲線座標変換法による流体差分解析

-第2報 速度・圧力同時緩和法の2次元層流場への適用・

FDM using boundary-fit curvilinear coordinate transformation

-2nd Rep. Applications of simultaneous iteration method for velocity and pressure to two-dimentional laminar flow fields-----

# 小林敏雄\*·藤村利也\*·森西洋平\* Toshio KOBAYASHI, Toshiya FUJIMURA and Youhei MORINISHI

# 1. はじめに

前報において構成した境界適合曲線座標変換法での速 度・圧力同時緩和法1)を、実際の流れ場に適用する.座標 変換法<sup>2</sup>は流れ場の運動方程式を解く際に、①まず物理 面と計算面の1対1の対応を取り、②つづいて座標変換 操作により物理面上の微分を計算面(写像面)の微分に 置き換え、③最後に計算面上で差分近似をとることによ り複雑な物体形状の流れをも解くものである。この手法 は③のプロセスにおいて圧力を求めかつ連続の式をも満 たす手順の一方策として、速度・圧力同時緩和法を適用 したものである。この手法は連続の式に対する収束判定 条件を確実に満たしながら計算を進めることができる. また特に非直交メッシュでは取り扱いが複雑になるであ ろう壁面での圧力の境界条件を必要としないという利点 も持つ、この手法を用いることにより、複雑な形状に対 応する流体差分解析を有効に行えることが期待される.

本報では、まず剝離を伴う流れ場として最も基本的な 2次元円柱まわりの層流について数値計算を行い、この 手法の有効性を示す。次に応用例としてやや複雑な形状 を持つ2次元拡大流路内層流についての計算結果を示す. ここでは第1段階として層流計算を取り上げたが、これ を発展させて乱流解析を行うことが本研究の最終的な目 的である.

### 2. 2次元円柱まわりの流れへの適用

前報において詳述した手法の有効性の確認のため、基 本的な剝離流れ場として2次元円柱(直径d)まわりの 流れを計算する.計算領域は x 軸方向 20 d, y 軸方向 12 dの楕円領域とし、円柱の中心は x 軸上で領域前縁より 5dの位置に配置する.図1は円柱近傍のメッシュ構成で ある、計算メッシュは Thompson の楕円型偏微分方程式 を解く方法<sup>3),4)</sup>により生成されている.メッシュ数は102 ×52とする.計算対象の流れはレイノルズ数 Re(=

\*東京大学生産技術研究所 第2部

Ud/v, v;動粘性係数)=100の層流域とし、計算条件は 無次元時間刻み1/200,連続の式に対する収束判定条件 は  $\varepsilon = 1/1000$  とする。境界条件として、円柱表面上で速 度 no-slip 条件,計算領域の外縁部で x 方向速度 U=1, y方向速度 V=0とする. 初期条件は全領域で U=1, V =0 とした. なお, 2000 step の計算により計算は十分安 定した.

図2(a)はメッシュ図1に対応する速度ベクトル線図、 図2(b)は円柱近傍の速度ベクトル線図、図3は流れ関 数の等値線図である,円柱後方にカルマン渦が発生して いるようすが見られる. 図4は円柱直後 (x=0.61, y=0, 原点は円柱中心) でのx, y 方向速度成分U, V, 圧 力係数 Cpの時間履歴である. Uと Cpの周期は同じであ るが、Vの周期はU,  $C_p$ の 1/2となっている. 図5は円 柱表面圧力による揚力係数 C<sub>L</sub> と抗力係数 C<sub>D</sub>, の時間履 歴である。CLの時間変化よりストラハル数 St を求める と S<sub>t</sub>=0.185 となる. これは, 図6に示すように従来の 実験値5よりわずかに大きいがほぼ一致する.また円柱 表面圧力による抗力係数 CDp の時間平均値(2000~4000 ステップの平均値)  $\overline{C_{D_P}} = 1.154$  も図7のように従来の 実験値とほぼ一致する。回8は円柱表面上の圧力係数 の時間平均値の分布である。(破線はポテンシャル流れの C<sub>p</sub>分布). 円柱表面上での最大速度点が83°付近である







(x=0.61, y=0, 2000 step 目を TIME=0 とする)都市ガス導管網に設置される減圧のための圧力調整弁 

究 谏



図7 円柱の抵抗係数 C<sub>D</sub>の実験値 *(C<sub>DP</sub>:* 圧力による, *C<sub>Df</sub>*:表面摩擦による,  $C_{D} = C_{DP} + C_{Df}$ , O印:本計算による  $C_{DP}$ 



図9 圧力調整弁ユニット

は、その周辺部を含めてユニット化し、コンパクトなボッ クスに納める傾向にある".この場合, 圧力調整弁周辺の 配管形状は設置スペースの制約を受け、たとえば図9に 示すように、減圧弁後流に偏心レジューサを2段重ねた 拡大管とそれに続く直管部分とが想定されている. この 領域から圧力調整弁の基準圧力としてパイロット圧を取 り出す場合を考えると、流量変動に対して安定な動特性 を示す取出位置やその圧力値を推定するためには、広範 囲のレイノルズ数に対する流れ場の解析が必要となる. そこで、ここではまず第一段階として2次元層流場を対 象とする数値解析を試みる.

図10に計算対象とした流れ場のメッシュ分割を示す. 拡大領域を非直交メッシュとし, 下流領域に直交不等間 隔メッシュを付加して 101×61 メッシュとした.基礎方 程式はN-S方程式と連続の式,差分スキームは空間に 中心差分、時間にアダムス・バッシュフォース差分を用 いた.ただし、計算の安定のため、流出面付近のX方向 10 メッシュに対しては移流項に1次の風上差分を用い ている。境界条件は上下壁面で no-slip, 流入面には円管 内層流を想定してハーゲンポアズイユの速度分布を与え, 



生産研究

流出面は自由流出とした。代表寸法は流入面内径,代表 速度は流入面の平均速度とし、Re=100で計算した。時 間刻みは $\Delta t = 3/1000$ である.

図11に初期値からの経過時間 t=34.5 における計算 結果を示す。図の(a)は圧力の等値曲線,(b)は速度べ クトル図, (c)は流れ関数の等値曲線を示す.また,図 12は t=27.0における流れ関数の等値曲線である.図 11(a), (b), および(c)より, 下壁面に沿う再付着点 の位置が容易に推定できる。また、図11(c)に示される ように主流に蛇行が起こり、2段ステップ背後のうずを 先頭に流れ方向へ上下交互にうずが生じている.図12と 図 11(c)を対比させることによって、これらのうずが時 間と共に下流に移動することがわかる.本報では計算結 果の一例を記すにとどめ、次報以降に実験結果との対比, Re 数変化に伴う再付着点位置の変化などの考察を試み る.

#### 4. **ま** ٢ め

境界適合曲線座標変換法での速度・圧力同時緩和法を 2次元円柱まわりの流れおよび2次元拡大流路内の流れ に適用し、本手法の有効性を示した. 2次元円柱まわり の層流計算では後流でのカルマン渦も表示されており, また C<sub>D</sub> 値や C<sub>L</sub> のストラハル数をとおして本手法の圧 力の追従性も良いことが確認された、また2次元拡大流 路内流れの計算では2段ステップ拡大部の影響により複 雑な流れが表現されることを示した、本報では問題を簡 単にするため、層流計算で手法の有効性をチェックした が、この手法は原理的に乱流計算にも適用しうるもので



図 12 流れ関数の等値曲線(t=27.0)

# ある.

なお、本研究に際して本所 NST 研究グループより有 益なる討論を得た.記して関係各位に謝意を表する.ま た、本研究の一部は本所選定研究費によって行われたこ と、計算は FACOM M380Q にて行われ、CPU 時間は 2 次元円柱の場合 1.11 s/step, 2次元拡大流路の場合 3. 12 s/step であったことを付記する.

# (1986年9月29日受理)

## 診 考 文 献

小林,森西,生産研究,本号
三木,高木ほか 機誌 Vol 89. No.810-5 (1986), 549
J.F.Thompson J. Comp. physics 47, (1982), 1
J.F.Thompson AIAA.J Vol. 22, No.11(1984), 1505
たとえば,大橋秀雄,流体力学(2),コロナ社
たとえば,古屋善正,流体力学(II),共立出版
高橋,静岡ガス社内報, No.4 (1986), 1